

研究会 開催案内

第4回 フォトニックデバイス・応用技術研究会

日 時：平成 27 年 11 月 26 日（木）13:00～17:30
会 場：NTT 厚木研究開発センタ（神奈川県厚木市）
テーマ：光インターコネクト・光電子実装技術
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第4回 多元技術融合光プロセス研究会

日 時：平成 27 年 12 月 9 日（水）13:00～17:10
会 場：産業技術総合研究所 臨海副都心センター別館 11 階 第 1 会議室（江東区青海）
テーマ：自動車産業向け等の高出力レーザ加工技術の最新動向（仮題）
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/tp/tp.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 潮田 E-mail: tagen.proc@oitda.or.jp

フォトニックデバイス・応用技術研究会 ワークショップ

日 時：平成 28 年 1 月 13 日（水）9:30～16:45
会 場：上智大学 四谷キャンパス（千代田区紀尾井町）
テーマ：国際光年の向こう側 ～ビッグデータ時代の光技術～
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pd/pdstudy-j15ws.pdf>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 山田（隆） E-mail: pdevice@oitda.or.jp

第4回 光ネットワーク産業・技術研究会

日 時：平成 28 年 1 月 22 日（金）13:30～17:15
会 場：情報通信研究機構（東京都小金井市）
テーマ：社会に革新をもたらす最先端光技術を探る
参加費・プログラムの詳細、申し込み方法は研究会 HP をご覧ください
<http://www.oitda.or.jp/main/study/pnstudy/pnstudy.html>
問合せ先：一般財団法人光産業技術振興協会 中野 E-mail: pnstudy@oitda.or.jp